

第20回反好会講演会 (主催：化学工学会反応工学部会)

日時
・
場所

2021年3月19日 15:00~17:40

オンライン開催 (Zoomミーティング)

会費

講演会 無料

懇親会は中止とさせていただきます。

化学工学会第86年会の前日に反好会 (反応工学部会若手会) 講演会をオンライン開催致します。各回、多くの皆様からご好評いただいております。従来通り参加資格を設けませんので、反応工学にご興味をお持ちの全ての方の参加をお待ちしております。オンライン開催ですので、年会でのご発表予定のない方含め、より多くの方々のご議論できるものと期待しております。学生・社会人、産学官問わず、多くの方のご参加をお待ちしております。

なお、すべての発表の録画、録音および配布資料の転載、複写、第三者への提供を一切禁止致します。

★ プログラム

15:00-15:05 開会挨拶

15:05-15:50 「超音波利用プロセススケールアップに向けた基礎現象解明と数値モデル開発」

(東北大学) 山本卓也 氏

15:50-16:35 「万物創世—「工」学の芽生えは「土」学から成る」

(千葉工業大学) 矢沢勇樹 氏

休憩

16:50-17:35 「SiC-CVDにおける第一原理計算を活用した気相・表面素反応モデルの構築と最適反応設計」

(東京大学) 佐藤登 氏

17:35-17:40 閉会挨拶

★ お申込・お問合せ先

「講演会」に参加をご希望の方は、「反好会HP」よりお申し込みください。

申込〆切：3月12日 (金)

反好会HP：<http://www2.scej.org/cre/wakate/index.html>

反好会HP



反好会代表幹事 百瀬健 (東京大学)

E-mail : momo@dpe.mm.t.u-tokyo.ac.jp